

CINÉTICA DE SINTERIZAÇÃO DE COMPÓSITOS À BASE DE Si₃N₄

A.C.S.Coutinho, J.C.Bressiani, A.H.A.Bressiani IPEN – Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares Av. Prof. Lineu Prestes, 2242 – Cidade Universitária São Paulo – SP - CEP. 05508-000

RESUMO

Cerâmicas à base de Si₃N₄ têm sido exaustivamente estudadas nos últimos anos e a adição de uma segunda fase formando um compósito é alvo de várias pesquisas. A introdução de uma segunda fase pode modificar a cinética de sinterização e neste trabalho é estudada a sinterização de compósitos à base de Si₃N₄, com adição de SiC, TiC, NbC e TaC. Os compósitos foram sinterizados em dilatômetro e em forno de resistência de grafite. Mudanças na cinética de sinterização do Si₃N₄ foram observadas devido à presença de partículas dos carbetos. Os carbetos permanecem como fase inerte durante a sinterização, com exceção da amostra contendo TiC. Os carbetos inertes (TaC e NbC) não modificam significativamente a cinética de sinterização, enquanto que os compósitos que contém TiC e SiC modificam a cinética e apresentam baixa densificação. Os aditivos de sinterização formam fases secundárias (amorfas ou cristalinas) nos contornos de grãos e pontos triplos.

Palavras-chave: Sinterização, compósitos, Si₃N₄

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de cerâmicas à base de Si₃N₄ tem sido alvo de estudos de diversos pesquisadores devido ao excelente conjunto de propriedades que permite uma vasta gama de aplicações⁽¹⁻⁵⁾. Dentre as principais propriedades do Si₃N₄, pode-se destacar a inércia química, alta dureza e estabilidade dimensional quando submetido à alta temperatura⁽⁶⁻⁷⁾. No entanto, a tenacidade à fratura do Si₃N₄ é baixa, comparando com outros materiais cerâmicos, o que compromete seu uso em algumas aplicações. Para contornar esta limitação, algumas alternativas são estudadas e dentre elas a introdução de uma segunda fase, formando um compósito é bastante promissora⁽⁷⁾.

O principal sistema compósitos à base de Si₃N₄ é o que utiliza o SiC como segunda fase. O SiC pode ser na forma de micro- ou nano-partícula, fibras ou



plaquetas^(3,9). No entanto, a dificuldade em se obter compósitos à base de Si₃N₄ está no processamento destes materiais.

O processo de sinterização do Si₃N₄ é bastante complexo. Devido à natureza covalente das ligações químicas entre os átomos de Si e N, o coeficiente de auto difusão é baixo, sendo necessário o uso de aditivos de sinterização que formem um líquido durante a sinterização⁽¹⁰⁾. Os aditivos mais comuns são os óxidos metálicos e de terras raras, tais como Al₂O₃, Y₂O₃, Ce₂O₃ ou La₂O₃⁽¹¹⁾.

Os aditivos de sinterização reagem com a sílica presente na superfície do pó de Si_3N_4 e formam um líquido que auxilia no rearranjo das partículas no primeiro estágio da sinterização. Com o aumento da temperatura, inicia-se o processo de solução da fase α -Si₃N₄ no líquido e quando o líquido se torna supersaturado inicia-se a reprecipitação da fase β -Si₃N₄⁽¹²⁾.

A presença de partículas de segunda fase provoca alterações na cinética de sinterização do Si_3N_4 : podem dificultar o rearranjo das partículas e o transporte de massa ou reagirem quimicamente com os constituintes do sistema⁽⁶⁾.

Neste trabalho, a cinética de sinterização e as fases presentes, após a sinterização, de compósitos à base de Si_3N_4 , obtidos pela rota tradicional de processamento de pós, são estudadas.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Para a obtenção de compósitos à base de Si₃N₄ foi utilizada a rota tradicional de processamento de pós. α -Si₃N₄ (M11 – H.C. Starck, com 92,7% de α -Si3N4), Al₂O₃ (A16/SG – Alcoa) e Y₂O₃ (Aldrich Chemical – USA) foram utilizados como matérias primas para obtenção de compósitos à base de Si₃N₄ com adição de 20% vol. de α -SiC, β -SiC, TiC, TaC e NbC como segunda fase. Todos os carbetos são H.C. Starck. Primeiramente foi preparada uma composição base (CB), constituída de 90% em massa de α -Si₃N₄, 6% em massa de Y₂O₃ e 4% em massa de Al₂O₃. Esta composição foi moída em moinho de alta energia, por 4 horas, rotação de 300 rpm, com esferas, haste e vaso de Si₃N₄ e meio líquido para moagem álcool isopropílico. A suspensão obtida foi seca em rotoevaporador e o pó desaglomerado em malha ASTM 80.



Os compósitos foram obtidos utilizando a mesma rota de preparação. À CB foram adicionados α -SiC, β -SiC, TiC, TaC e NbC e após a desaglomeração, os pós foram compactadas por prensagem uniaxial (50MPa) e isostática à frio (200MPa). A densidade à verde dos compósitos foi determinada pelo método geométrico.

Para o estudo da cinética de sinterização foram compactadas amostras com diâmetro de 7mm de cada composição e sinterizadas em dilatômetro (NETZSCH modelo DIL 402 E/7) a 1750°C por 1h, com taxa de aquecimento e resfriamento de 20 e 30° C/min, respectivamente. Foram utilizados tubo e haste de contato de grafite e fluxo de N₂.

A sinterização foi realizada em forno de resistência de grafite (Thermal Technologies, Santa Barbara, USA) a 1750°C/1h e 1800°C/1h, com camada protetora da mistura dos pós de α -Si₃N₄, Y₂O₃ e Al₂O₃.

A densidade das amostras sinterizadas em forno de resistência de grafite foi determinada pelo método de imersão e as fases cristalinas, por difração de raios X.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com os dados obtidos durante a sinterização assistida por dilatômetro foram traçadas curvas de retração linear e taxa de retração linear em função da temperatura. A Figura 1 apresenta a curva de retração linear em função da temperatura dos compósitos e da CB.

Todos os compósitos iniciam a densificação aproximadamente na mesma temperatura (~1170°C) e apresentam retração durante o patamar, 1750°C/1h. É possível observar que existe comportamento diferente quando os diversos carbetos são adicionados. Os compósitos com adição de NbC e TaC apresentam densificação semelhante à CB, enquanto que os compósitos com adição de SiC e TiC apresentam retração menor que a CB. Todos os compósitos apresentam densidade à verde de aproximadamente 55% Dt.

A curva de taxa de retração linear em função da temperatura dos compósitos é apresentada na Figura 2.

Nas curvas de taxa de retração linear em função da temperatura é observado o primeiro pico de retração (pico 1), em temperatura de aproximadamente 1280°C, em



todas as composições. Este primeiro pico está relacionado com a formação de líquido (devido a reação entre os aditivos de sinterização com a sílica presente na superfície das partículas do pó de Si_3N_4) e rearranjo das partículas. A temperatura de formação de líquido é a mesma tanto para a CB, como para os compósitos, ou seja, não ocorre reação entre os carbetos e os aditivos de sinterização, nesta temperatura, devido à alta refratariedade dos carbetos utilizados.



Figura 1 - Retração linear em função da temperatura dos compósitos à base de Si₃N₄



Figura 2 – Taxa de retração linear em função da temperatura dos compósitos e da composição base, sinterizados em dilatômetro à 1750°C/1h



A curva de taxa de retração linear em função da temperatura da CB apresenta apenas um pico de retração, sendo a taxa máxima em aproximadamente 1600°C. Esse pico se refere ao processo de solução-reprecipitação característico da sinterização via fase líquida de cerâmicas à base de Si₃N₄, com aditivos óxidos.

Quando 20% em volume de carbetos são adicionados ao Si₃N₄ ocorrem modificações nas cinéticas de sinterização dos compósitos. No compósito contendo TaC é observada uma alteração na temperatura em que ocorre a máxima retração. Enquanto que para a CB esta temperatura é de aproximadamente 1600°C, para este compósito a máxima retração ocorre em menor temperatura, ~1560°C.

Quando é adicionado 20% vol. de NbC, observa-se uma diminuição da taxa de retração linear em ~1500°C e um novo aumento da taxa de retração linear em ~1550°C. Portanto, pode-se afirmar que a presença de partículas de NbC modifica a cinética de sinterização, sem alterar significativamente a densidade final do material, assim como no compósito contendo TaC.

A adição de SiC e TiC ao Si₃N₄, no entanto, influencia significativamente a cinética de sinterização. Na curva de taxa de retração linear em função da temperatura do compósito contendo TiC, observa-se a formação de 3 picos de retração. O primeiro máximo é observado em aproximadamente 1470°C, o segundo em aproximadamente 1580°C e o terceiro, em aproximadamente 1740°C. Estes picos devem estar associados à presença de TiC e a possíveis interações químicas entre o TiC e os constituintes do sistema.

A adição de α -SiC e β -SiC dificulta a densificação do material. O efeito do α -SiC é diferente do efeito observado quando β -SiC é adicionado. No compósito 20% vol. α -SiC são observados dois máximos de retração. O primeiro máximo é observado em aproximadamente 1500°C e o segundo, em aproximadamente 1650°C. Já no compósito contendo β -SiC existe apenas um pico de máxima taxa de retração, em aproximadamente 1575°C. De acordo com a literatura⁽¹⁴⁾, o SiC, quando adicionado ao Si₃N₄, dificulta o rearranjo das partículas de α -Si₃N₄ e inibe a transformação de fase $\alpha \rightarrow \beta$ -Si₃N₄, devido ao efeito *"pinning"*. O efeito "pinning" está relacionado com a presença de partículas de segunda fase em uma matriz. Durante a sinterização destes



compósitos, as partículas de SiC provocam o retardamento do início da densificação e alterações na cinética de sinterização do compósito, devido ao efeito *"pinning"*

Para avaliar as fases presentes após a sinterização, foram sinterizadas amostras de cada compósito e da CB em duas temperaturas, 1750°C/1h e 1800°C/1h, escolhidas de acordo com os resultados obtidos na sinterização assistida por dilatômetro. As densidades obtidas após a sinterização são apresentadas na Tabela I.

Tabela I – Densidade relativa das amostras sinterizadas em forno de resistência de grafite

| | Temperatura | |
|------------------------|-------------|-----------|
| | 1750°C/1h | 1800°C/1h |
| СВ | 97 | 98 |
| 20% vol. α -SiC | 86 | 98 |
| 20% vol. β-SiC | 85 | 98 |
| 20% vol. TiC | 86 | 97 |
| 20% vol. TaC | 94 | 97 |
| 20% vol. NbC | 96 | 99 |

Após a sinterização a 1750°C/1h, observa-se que a CB apresenta alta densidade e com o aumento da temperatura de sinterização é observado pequeno acréscimo na densidade. No caso dos compósitos contendo α-SiC, β-SiC e TiC não é observado o mesmo comportamento. Para obter compósitos densos é necessária a utilização de temperatura de sinterização de 1800°C/1h. No caso da adição de TaC e NbC a densidade obtida após a sinterização à 1750°C/1h já é elevada e também apresenta elevação com a temperatura.

Para a determinação das fases presentes foram realizadas análises por difração de raios X. Os difratogramas obtidos são apresentados na Figura 3.

Pode-se observar que com exceção do TiC, os carbetos permanecem inertes durante a sinterização. Já os aditivos de sinterização tendem a cristalizar-se formando fases no sistema Y-SiAION. O único compósito que não apresenta fases cristalinas, devido à cristalização dos aditivos óxidos, é o compósito contendo NbC.

A adição de TaC produz o menor efeito na densificação, quando comparado com os outros carbetos. Neste compósito, foi observada a fase Y₂Si₃N₆, identificada anteriormente por Ekström et al⁽¹⁵⁾. A formação da fase Y₂Si₃N₆ está relacionada com a



presença de pequenas quantidades de carbono. O carbono reduz o oxigênio, e em atmosfera rica em nitrogênio favorece a formação de compostos no sistema Si-Y. Essa fase cristaliza-se em temperatura de aproximadamente 1400°C. A formação da fase $Y_2Si_3N_6$ pode estar relacionada com o carbono livre no pó TaC que, segundo o fabricante, é aproximadamente 0,25%, e este reage com o oxigênio, provocando a formação da fase $Y_2Si_3N_6$.

Como carbono reage com o oxigênio do líquido para formar a fase $Y_2Si_3N_6$, modifica a razão $Y_2O_3/Al_2O_3^{(16)}$. Provocando alteração na viscosidade do líquido e consequentemente na molhabilidade ⁽¹⁶⁾, modificando o processo de solução-reprecipitação.

As fases identificadas por difração de raios X para o compósito contendo NbC são β -Si₃N₄ e NbC. Não foram encontrados indícios de que haja formação de fases cristalinas secundárias durante os tratamentos térmicos. A densificação similar deste compósito com CB pode estar relacionada ao fato de o NbC permanecer inerte quimicamente durante a sinterização e não ocorrer a formação de fases cristalinas devido a reação entre os aditivos de sinterização, como na CB.

Nos compósitos com adição de α -SiC e β -SiC são observados picos de fases cristalinas contendo os elementos dos aditivos de sinterização - Y₂Si₂O₇ e Y₁₀Al₂Si₃O₁₈N₄, resultantes da cristalização os aditivos de sinterização. A formação destas fases cristalinas nos sistemas Si₃N₄-Al₂O₃-Y₂O₃ e SiO₂-Al₂O₃-Y₂O₃ é prevista em uma larga faixa de composições⁽¹³⁾ e bastante comum em materiais à base de Si₃N₄ com aditivos óxidos. Não foram encontrados indícios de que ocorra a transformação $\beta \rightarrow \alpha$ -SiC.

A análise dos difratogramas de raios X, dos compósitos contendo TiC, indica a presença das fases β -Si₃N₄, TiCN e β -SiC. A transformação $\alpha \rightarrow \beta$ -Si₃N₄ é completa, mas as fases TiCN e β -SiC são formadas após ambos os tratamentos, a 1750°C/1h e a 1800°C/1h. Durante a sinterização devem ocorrer reações entre o Si₃N₄ e o TiC e devido à essas reações a densidade final deste compósito é baixa, comparada com a densidade obtida da CB.



Anais do 50° Congresso Brasileiro de Cerâmica Proceedings of the 50th Annual Meeting of the Brazilian Ceramic Society 22 a 25 de maio 2006 – Blumenau, SC



Figura 3 – Difratogramas de raios X dos compósitos: (a) 20% vol. α -SiC, (b) 20% vol. β -SiC,(c) 20% vol.TiC, (d) 20% vol. TaC, (e) 20% vol. NbC e (f) CB sinterizados a 1750°C/1h e a 1800°C/1h em forno de resistência de grafite



A fase TiCN, segundo a literatura, é formada a partir de 1100°C, na presença de TiC e N⁽¹⁹⁾. Durante o tratamento térmico foi utilizada atmosfera de N₂ e a reação pode ocorrer por reação do nitrogênio da atmosfera com o TiC, ou com o nitrogênio resultante da decomposição do Si₃N₄, já que há a formação de β -SiC.

O TiC é um composto não estequiométrico com estrutura cristalina do tipo NaCl, onde os átomos de <u>Ti</u> ocupam as posições octaédricas. A formação da fase TiCN envolve difusão em estado sólido, onde os átomos de <u>C</u>, da rede do TiC, são substituídos por átomos de <u>N</u>, formando carbonitreto de titânio, de acordo com a reação⁽²⁰⁾:

$$\operatorname{TiC}_{(s)} + \frac{x}{2} \operatorname{N}_{2(g)} \to \operatorname{TiC}_{1-x} \operatorname{N}_{x(s)} + xC_{(s)}$$

Grescovich et al⁽²¹⁾, utilizando análises termodinâmicas, mostraram que o Si₃N₄ se decompõe em uma faixa de temperatura de 1600°C a 1900°C sob pressão de 0,1MPa de N₂ e em atmosfera de Ar, a partir de 1300°C. Durante os tratamentos térmicos a pressão foi de ~80psi (~0,5 MPa) de N₂, permitindo sua decomposição e fornecendo N para a formação de SiC.

CONCLUSÕES

A presença de carbetos, dependendo da reatividade, pode influenciar fortemente a sinterização de cerâmicas à base de Si₃N₄.

A adição de uma segunda fase provoca alterações na cinética de sinterização e o efeito da segunda fase está relacionado não apenas à dificuldade de movimentação das partículas e transporte de massa durante a sinterização, mas também com reações envolvendo a fase adicionada e o nitreto de silício ou os aditivos de sinterização.

Em todos os compósitos é observada a completa transformação $\alpha \rightarrow \beta$ -Si₃N₄, indicando que a quantidade de líquido no sistema é suficiente para a transformação de fase.



Os carbetos inertes no sistema, NbC e TaC, quase não modificam a cinética de sinterização enquanto que a adição de TiC e SiC provocam alterações na densificação e nas fases os carbetos que se formam durante a sinterização.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

(1) H. Yamamoto, K. Akiyama, Y. Murakami; J. Euro. Ceram. Soc., 26, 6 (2006) 1059.

(2) H.D. Kim, Y.J. Park, B. P. Han, M.W.Park, W.T. Bae, Y.W.Kim, H.T.Lin, P.F.Becher, Scripta Materialia, 54, 4 (2006) 615.

(3) R.G.Duan, G.Roebben, J.Vleugels, O.Van de Biest, Scripta Materialia, 53, 6 (2005) 669.

(4) Vučković, S. Bošković, B. Matović, M. Vlajic, V. Krstic, Ceram. Inter., 32, 3 (2006) 303.

(5) Z. Tatli, D.P.Thompson, Mater. Lett. 59, 14-15 (2005) 1897.

(6) M.J. Hoffmann, G. Petzow, Pure & Appl. Chem., 66, 9 (1994) 1807.

(7)Y. Tajima, Mat. Res. Soc. Symp., Proc. 287, (1993) 189.

(8) J. Song, D.O'Sullivan, R. Flynn, S. Hampshire, Key Eng. Mat., 86-87, 263-270, 1993 in "Engineered Materials", Eds. S. Hampshire, M. Buggy, and A.J. Carr., Trans. Tech. Publications, Switzerland.

(9)J-F.Yang, T.Ohji, T.Sekino, C-L.Li, K.Niihara, J.Euro.Ceram.Soc., 21, 12 (2001) 2179.(10) M. Mitomo, In M. Mitomo, "Silicon Nitride-1, Ceramics Research and Development in Japan, Elsevier Applied Science, 1989.

(11) Tien, T.Y., "Use of phase diagram in the study of silicon nitride ceramics", 127-156, IN "Phase diagrams in Advanced Ceramics", Ed. by Allen M. Alper, Academic Press, 1995.

(12)Y-M. Chiang, D. Birnie III, W.D. Kingery, "Physical Ceramics, Principles for Ceramic Science and Engineering", John Wiley & Sons, New York, 1997.

(13)J.F.Yang, T.Ohji, T.Sekino, C.L.Li, K.Niihara, J.Euro.Ceram.Soc. 21, 12 (2001) 2179.

(14)L.C. Stearns, M.P.Harmer, "Particle inhibited grain growth in AI_2O_3 -SiC: II, Equilibrium and Kinetic Analyses", J.Am. Ceram. Soc. 79, 12 (1996) 3020.



(15)T.C.Ekström, K.J.D.MacKenzie, M.J.Ryan, I.W.M.Brown, G.V. White; "Phase occurring in the Si_3N_4 -YN system" J. Mater. Chem., 7, 3 (1997) 505.

(16) J. Chen, P.Wei, Q.Mei, Y.Huang, J.Euro. Ceram.Soc., 20, 14-15 (2000) 2685.

(17)G.S. Upadhyaya, Nature and Properties of Refractory Carbides, Nova Science Publishers, Inc, (1996) p.167.

(18) V.A.Izhevskyi, L.A. Genova, J.C.Bressiani, Mater. Res., 2, 4, (1999) 271

(19) C.Grescovich, S. Prochaska, J.Am.Ceram.Soc., 64, C96-C97, 1981